発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出願人代理人 角田 - 嘉宏			
丹田 新 仏	<u> </u>		
様	(04		
あて名			
	PCT 有古		
T 650-0031	国際調査機関の見解書		
兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階有古特許事務所	(法施行規則第40条の2) 〔PCT規則43の2.1〕		
貝勿こだろ陥有口付計争伤が	(1 C 1 MEM 43 0 / 2. 1)		
	発送日 10.40.00		
	(日.月.年) 19.10.2004		
	A // a more than a second and the		
出願人又は代理人 の書類記号	今後の手続きについては、下記2を参照すること。		
の音類記ち U4F5ZIWO-WIN			
国際出願番号 国際出願日	優先日		
PCT/JP2004/009901 (日.月.年) 06.	07.2004 (日.月.年) 11.07.2003		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. H01L29/73	7		
 出願人(氏名又は名称)			
松下電器産業株式会社			
1. この見解書は次の内容を含む。			
× 第1欄 見解の基礎			
第11欄 優先権	New Year of El An a The A		
第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可	記性についての見解の 个 件成		
□ 第IV欄 発明の単一性の欠如			
	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、		
それを裏付けるための文献及び説明	•		
□ 第VI欄 ある種の引用文献			
□ 第VII欄 国際出願の不備			
第1個 国際出願に対する意見			
0 000			
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調	男本機関レけ異なる国際予備家本機関を選択し かつ そ(
際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて			
ない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見	and the second of the second o		
	なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した		
ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する			
な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる) ,		
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照す	- スこと		
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を 参	発展すること。		
見解書を作成した日			
05.10.2004			
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4 L 9 3		
日本国特許庁(ISA/JP)	棚田一也		
郵便番号100-8915			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3498		

第 I 欄 見解の基礎							
1. この見解書は、下	紀に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。						
この見解書は、それは国際調査	語による翻訳文を基礎として作成した。 のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。						
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。							
a. タイプ	配列表						
	■ 配列表に関連するテーブル						
b. フォーマット	書面						
	□ コンピュータ読み取り可能な形式						
c . 提出時期	出願時の国際出願に含まれる						
	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された						
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された						
•							
	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し 時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が						
·							
4. 補足意見:							
,							
·							

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明							
1	. 見解						
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有 無		
	進歩性 _. (IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲			 		

2. 文献及び説明

文献1: JP 9-199511 A (ソニー株式会社) 1997.07.31 段落番号【0009】-【0059】, 図1-14

文献2: JP 2001-319935 A (三菱マテリアルシリコン株式会社)

2001.11.16,段落番号【0010】-【0040】,図1-3

文献3: JP 9-181091 A (ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテッド) 1997.07.11

段落番号【0007】-【0023】

文献4: JP 2000-31155 A (エスティマイクロエレクトロニクス) 2000.01.28

段落番号【0027】-【0055】, 図1-11

文献5: JP 2001-244275 A (エスティマイクロエレクトロニクス エスエー) 2001.09.07,

段落番号【0043】-【0065】, 図9-12

請求の範囲1-6について

請求の範囲1乃至6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至5に対し新規性及び進歩性を有する。

基板の上にシリコンバッファ層と並んで形成されるシリコンからなる外部ベース 形成層表面をシリサイド化した構成は、文献1乃至5のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明でもない。